# レベルセット法による導体形状最適設計の検討

Study on Optimization Design of Conductor Geometry by Level Set Method

平山浩一<sup>1</sup> Koichi Hirayama 仲祐輔 <sup>1</sup> Yusuke Tsuduki 佐藤慎悟<sup>1</sup> Shingo Sato 西脇眞二<sup>4</sup>

**辻寧英**<sup>2</sup> Yasuhide Tsuji 山崎慎太郎<sup>3</sup> Shintaro Yamasaki

西脇眞二 <sup>4</sup> Shinji Nishiwaki

北見工業大学<sup>1</sup> Kitami Institute of Technology 室蘭工業大学<sup>2</sup> Muroran Institute of Technology 京都大学<sup>4</sup> Kyoto University 芝浦工業大学<sup>3</sup> Shibaura Institute of Technology

## 1 まえがき

レベルセット法はおもに構造分野や画像処理分野で適 用されている [1],[2] が,フォトニック結晶におけるバン ドギャップの最大化 [3],逆散乱問題 [4] にも適用されて いる.著者らはレベルセット法を導波路伝達問題での最 適設計に適用することを検討しており,誘電体形状最適 設計については報告している [5].一方,マイクロ波帯 では導体形状最適設計も重要であり,著者らによっても 報告されている [6],[7].ここでは,有限要素法を用いた レベルセット法による最適設計において,作製しやすい ような滑らかな導体形状の設計を検討している.

2 有限要素法を用いたレベルセット法最適化

(1) 導波管 H 面回路結合部の有限要素法解析

図1に示すような導波管H面回路結合部を考える.ここで $\Gamma_0$ は電気壁,  $\Gamma_n$  ( $n = 1, 2, \dots, N$ )は入出力導波路と結合部との境界を表す.有限要素法を用いると,最終的に次式のような連立一次方程式が得られる.

$$[P]\{\phi\} = \{Q\} \tag{1}$$

ここに  $\phi$  は電界の z 成分  $E_z$  を表し,  $\{\phi\}$  はすべての節 点での  $\phi$  の値からなるベクトルである.また [P] は有限 要素法による行列,  $\{Q\}$  は入射波に対応するベクトルで ある.

上式を解いて境界  $\Gamma_n$ 上の  $\phi$  の値  $\{\phi_n\}$  が求まると, S パラメータは次式のように与えられる.

$$S_{n1} = -\delta_{n1} + \{g_n\}^T \{\phi_n\}$$
(2)

ここで,境界  $\Gamma_1$ から振幅 1の基本モードが入射するとしており,  $\{g_n\}$  は入出力導波路 nの基本モードに関する量からなる既知ベクトルである.T は転置することを意味し,  $\delta_{n1}$  はクロネッカのデルタを表す.

(2)物体形状の陰的表現とレベルセット方程式

レベルセット法では、レベルセット関数 w(r) を用いて、設計媒質(誘電体あるいは導体)領域  $\Omega_{\text{material}}$  と背景媒質(空気)領域  $\Omega_{\text{air}}$  を次式で表現する.

$$\begin{cases} w(\boldsymbol{r}) > 0 & \text{for } \boldsymbol{r} \in \Omega_{\text{air}} \\ w(\boldsymbol{r}) < 0 & \text{for } \boldsymbol{r} \in \Omega_{\text{material}} \end{cases}$$
(3)

設計領域内でレベルセット関数の値が離散的にわかって いれば,補間してw(r) = 0を解いてその境界を知るこ とができるので,媒質形状は陰的に表現されている.



図 1 導波管 H 面回路結合部

レベルセット法では,仮想的な時間 τ を導入し,次式 のレベルセット方程式にしたがって,最適化問題におけ る目的関数を最小化するようにレベルセット関数を時間 的に変化させることで,設計媒質形状の最適化を行う.

$$\frac{\partial w(\boldsymbol{r})}{\partial \tau} + V_N(\boldsymbol{r}) |\nabla w(\boldsymbol{r})| = 0$$
(4)

ここに  $V_N(r)$  はレベルセット関数 w(r) の等値線に垂直な「速度」で,媒質形状の時間的な変形の大きさを表すものであり,具体的には目的関数の感度から与えられる. (3) レベルセット方程式の解

レベルセット関数としては,通常,距離関数が用いられる.距離関数とは,任意の点に対し,設計媒質の外形形状からの距離を対応させるものである.ただし,式(3)にしたがって,設計媒質内部では負の値とするので,符号付き距離関数と呼ばれる.このとき $|\nabla w(r)| = 1$ となるため,ここでは式(4)を用いて,微小時間 $\Delta \tau$ 後のレベルセット関数の値を次式のようにオイラー法で求める.

$$\{w^{(\tau+\Delta\tau)}\} = \{w^{(\tau)}\} - \{V_N^{(\tau)}\}\Delta\tau$$
(5)

ここに肩添字は時間を表し, {·} は有限要素法における 要素の頂点での値からなるベクトルを表す. (4) 感度の評価

式 (5) により, 速度  $V_N(r)$  はレベルセット関数 w(r)の微小変化量  $\delta w$  と次式で関係づけられる.

$$\{\delta w\} = -\{V_N^{(\tau)}\}\Delta\tau\tag{6}$$

最適化問題において最小化する目的関数 C が, S パラ メータ  $S_{n1}$  の絶対値の関数として陽に表されるとき,感 度は次式から求められる [7].

$$\delta C = \sum_{n=1}^{N} \frac{\partial C}{\partial |S_{n1}|} \operatorname{Re}\left(\frac{S_{n1}^{*}}{|S_{n1}|} \{\Phi_n\}^T[W]\right) \{\delta w\}$$
(7)

上式において, $\delta C$ が常に負になって,時間  $\tau$ とともに 目的関数 Cが単調に減少するように  $\{\delta w\}$ が決定され, レベルセット関数 w(r)が更新されることによって導体 形状も変形され,最適化が進められる.

## 3 導波管 H 面 T 分岐回路の広帯域最適設計

図 2 に示すような導波管 H 面 T 分岐回路を考える.ここに導波管の幅は a = 22.9 mm とし, 8 GHz ~ 12 GHz において, どのポートから入射しても他の 2 ポートに等分配されるような導体形状を設計する [8].導体形状の設計領域は図 2 のように設定し,最適設計のための初期構造は導波管を下側に d = 5 mm 拡張した領域に設定して, 左右対称性を保持して導体形状を変形させる.このときの目的関数 C を次式とする.

Minimize 
$$C = \sum_{m=1}^{9} \left[ (|S_{21}^{(m)}| - |S_{31}^{(m)}|)^2 \right]$$
 (8)

ここに  $S_{21}^{(m)}$ ,  $S_{31}^{(m)}$ は m 番目の周波数における透過係数 であり,評価する周波数は 8 GHz から 0.5 GHz 間隔で 12 GHz までの 9 点とする.

ここでは設計領域の左半分(縦a+d,横a/2)を縦, 横方向ともM個の格子に刻み,格子点でのレベルセッ ト関数w(r)の値を使って,w(r) = 0の等値線,すなわ ち導体形状を決定する.さらにスプライン補間をして導 体形状を滑らかにするが,導体形状を表す点の間隔が概 ね横方向の格子点間隔になるように,補間するときのパ ラメータを調整している.

格子数を M = 40, 80, 100 としたとき,最適設計後の 導体形状及び S パラメータを図 3 に示す.M = 80 で, 周波数帯域全体で概ね  $|S_{21}| = |S_{31}|$  である結果が得ら れていることがわかる.なお,この問題では,Sマトリ クスの対称性とユニタリ性により,各ポートでの反射電 力の下限は入射電力の 1/9 であることが知られている.

### 4 むすび

レベルセット法を用いて導波管 H 面 T 分岐回路の導体形状の最適設計を行い,帯域全体で良好な特性をもつ構造を示した.なお,数値計算では有限要素法汎用ソフトウェア COMSOL MULTIPHYSICS を利用してプログラムした.

## 参考文献

- S. Osher and R. Fedkiw, Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces, Springer, New York, 2003.
- [2] 山崎,西脇,泉井,吉村,日本機械学会論文集 C 編, vol.73, pp.72-79, Jan. 2007.
- [3] C.Y. Kao, S. Osher, and E. Yablonovitch, Appl. Phys. B, vol.81, pp.235–244, July 2005.
- [4] A. Litman and K. Belkebir, J. Opt. Soc. Am. A, vol.23, pp.2737–2746, Nov. 2006.

- [5] K. Hirayama, Y. Tsuji, S. Yamasaki, and S. Nishiwaki, IEICE Trans. Electron., vol.E94-C, pp.874–881, May 2011.
- [6] S. Yamasaki, T. Nomura, A. Kawamoto, K. Sato, and S. Nishiwaki, Int. J. Numer. Math. Eng., accepted for publication.
- [7] 仲,佐藤,平山,辻,山崎,西脇,電気学会研資,EMT-11-97.
- [8] 辻,新川,繁沢,信学論 (C-I), vol.J80-C-I, ppl.168–176, April 1997.



図 2 導波管 H 面 T 分岐回路の初期構造

